

	English	中文	交通アクセス・地図	お問い合わせ	サイトマップ	サイト内検索
	受験生の方	広大へ留学希望の方	一般・地域の方	企業の方	卒業生の方	在学生・保護者の方

大学案内

入試情報

教育・学生生活

研究

社会連携

留学・国際交流

学部・大学院等

研究所・施設等

広報・報道

採用情報

校友会・同窓会

支援財団・基金

図書館・博物館等

大学病院

附属学校

[トップページ](#) > [広報・報道](#) > [報道発表・報道された広島大学](#) > [平成19年1月-12月](#) > 半導体関連産業における中核的人材育成事業（平成19年度実証講義受講生の募集開始のお知らせ）

半導体関連産業における中核的人材育成事業（平成19年度実証講義受講生の募集開始のお知らせ）

広島大学学長室広報グループ

〒739-8511 東広島市鏡山 1-3-2

TEL:082-424-6017 FAX:082-424-6040

E-mail: koho@office.hiroshima-u.ac.jp

(※@は半角に置き換え送信してください。)

NEWS RELEASE



平成19年7月12日

### 半導体関連産業における中核的人材育成事業 （平成19年度実証講義受講生の募集開始のお知らせ）

広島大学、広島工業大学、広島市立大学及び岡山大学は、今年度、平成17年度に経済産業省より委託された「半導体関連産業における中核的人材育成事業」の一環として、8月6日から12月28日の間、半導体関連産業の製造や設計、営業を担当する方などを対象に、「半導体専門実践講座」実証講義を開講します。

本事業で育成する中核的人材の領域は、(1)LSI製造技術者、(2)LSI設計技術者、(3)LSI応用システム開発技術者の3種です。

詳細は、[別紙](#)のとおりです。なお、事業の日程表や時間割等は、以下のホームページをご参照願います。

[http://www.vbl.hiroshima-u.ac.jp/vbl\\_hp](http://www.vbl.hiroshima-u.ac.jp/vbl_hp)

#### 広大公式アカウント一覧

	Twitter
	Facebook (日本語版)
	Facebook (英語版)
	YouTube
	行事カレンダー
	ストリートビュー
	キャンパスカメラ
	学内ポータル

（本事業の背景）

製造現場では、製造技術に熟練した専門家の技術継承・発展が課題となっています。半導体・エレクトロニクスの製造現場においても、技術と装置の高度化が進んでいますが、経験豊富な専門家の技術・知識を継承する必要性も高くなっています。

この課題解決のため、経済産業省から広島大学等が委託を受けて人材育成のための教材開発を行いました。

【お問い合わせ先】

本事業に関すること

中核人材育成事業プロジェクト・マネージャー（広島大学産学連携センター教授） 三枝

電話：082-424-6841

受講生募集に関すること

広島大学学術部 中核人材育成事業担当 遠部、梶森

電話：082-424-5172、5726